This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problem Mailbox.

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

11-302001

(43) Date of publication of application: 02.11.1999

(51)Int.CI.

C01B 3/54

H01M 8/06

H01M 8/10

(21)Application number: 10-336300

(71)Applicant: SANYO ELECTRIC CO LTD

(22)Date of filing: 26.11.1998

(72)Inventor: UEDA MASATOSHI

MATSUBAYASHI TAKAMASA

SAKAMOTO SHIGERU

ODA KATSUYA MIYAKE YASUO NISHIO KOJI

(30)Priority

Priority number: 10 35741

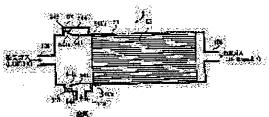
Priority date: 18.02.1998

Priority country: JP

(54) CARBON MONOXIDE REMOVER AND FUEL BATTERY POWER GENERATION SYSTEM (57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a carbon monoxide remover which is capable of controlling a selected oxidation catalyst layer at a correct operation temp. by regulating the quantity of taking in air, and is simple in device constitution.

SOLUTION: The air going to be taken in from an aperture is throttled by passing a spacing 544 between the front end 541a of a shape changing member 541 and a cover plate 543. This shape changing member 541 is formed of a bimetal and is so mounted as to curve to make the spacing 544 small at the time of high temp. and to elongate to make the spacing 544 large at the time of a low temp.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

16.10.2002

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than withdrawal the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

24.02.2004

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

2000

႕ . 4

E 先 概	第一項の別名	第一	-14	の出産を	á	出:	4	8
	アジッ合衆図	192	Æ	PRIS	B	360	272	1
E 40		19	年	Я	B	3 3		4
	i	19	4	B	Ø	18		号
1							_	

(Y 4, 000

特

計 頭 (特許由銀路条ただし者)

特許庁長官 酸

昭和5/年8月24日

≦ 発明の名称

2. 特許請求の範囲に記載された発明の数

3. 発明者

B 所 アメリカ合衆国ニュージャージー州ノース プレメンフィールド、マリ ドライブ /64

氏 名 レオン、エム、ポリンスキ

(ii to 2 2)

4. 特許出版人

住 所 アメリカ合衆国ニュージャージー州マーレー ヒル、 マウンテン アペニュ 430

る ホ エンゲルヘード、ミネラルズ、アンド、 ケミカルズ、コーポレーション

(代表者)

コリスター。 アメリカ合衆国

(ほか 名)

19 # 7

京 所 〒100 東京位千代田区大手町二丁目 2番1号 新大手町ビルテング 3 3 1

13 新 (211) 3 6 5 1 (代表) 野瓜 名 (9969) 外州士 建 村 皓

告 (はか3名)

浅村 皓

ガスの

明 細 書

1 発明の名称

触媒装置及び燃艶方法

2 停許請求の範囲

(1) 少なくとも下流のはちの果状放鉄部分と、放 放業部分から保護された上流のはちの果状筋鉄と からなる放業構造体を有し;各はちの果状部分は 支持体として複数個の障害物のないガス流路を 通させた多孔性単一固体状配火骨組構造体から り;前記上流と下流部分との間の熱伝導を概ね最 小にするように、前記阿部分を固定する裝置と; 前記下流部分から前記保護された上流部分への放 射熱伝送をかなり減少させるように前記上流部分 及び下流部分に対して位置決めされた装置と;を 包含する放鉄装置。

(2) 特許請求の範囲第1項に記載の装置において、 前記上流部分が、下流部分の放供構成体よりもよ り放業的作用をする放業構成体を含むことを特徴 とする放業装置。

(3) 特許請求の範囲第1項に記載の装置にかいて、

(19) 日本国特許庁

公開特許公報

①特開昭 52-48572

43公開日 昭 52.(1977) 4.18

②特願昭 5/-/0/030

②出願日 昭5/.(1976) 8.24

審査請求 未請求

(全10頁)

庁内整理番号 6639 4A

図日本分類 / 3切€3/ 1 Int. C12 B0/7 ///4 触別 記号

前記上流の放政部分が、上昇した燃焼温度で熟成したあとのその初めての放棄作用を、前記下洗の 油鉄部分でをすよりもより小さな報合で保持する よりに組織化されていることを特徴とする放鉄装置。

- (4) 特許請求の範囲が1項に記載の装置において、 前記放射熱伝達被少裝置が、下礎部分から下統部 分の後へと放射エネルやを反射するようにした放 射エネルや反射器を含むことを特徴とする触鉄装 置。
- (5) 特許請求の総囲祭1項に記載の装置において、 前記上洗触鉄部分を冷却する袋置を含むことを特 徴とする触鉄装置。
- (6) 特許請求の範囲第1項に記載の装置において、 前記上施及び下流部分がそれぞれ第一及び第二の 長手方向軸線を有し、該軸線が振れ互いに垂直で あるととを特徴とする独維装置。
- (7) 特許餅水の紀囲第6項記載の装置だかいて、 前記放射熱伝達減少装置が前記上流部分と下流部 分との間の望間を取困む低反射率の、低伝導率器

を包含するととを特徴とする触媒装置。

(8) 特許請求の範囲第1項に記載の装置において、 前配上流及び下流部分がそれぞれ第一及び第二の 長手方向軸線を有し、該軸線が振ね互いに平行で あり、そして離れているととを特徴とする触媒装 置。

(9) 特許請求の範囲第 8 項に記載の装置において、 前記放射熱伝達減少裝置が、前記上流部分と下流 部分との間の空間を取断む低反射率、低伝導率の 壁を包含するととを特徴とする触媒装置。

(1) 特許請求の範囲第1項に記載の装置において、 前記上流及び下流部分は、それぞれ第一及び第二 の長手方向軸線を有し、該軸線が概ね互以に平行 であり、そして整合されていて、そして前記放射 熱伝達減少装置が前記上流部分と下流部分との間 に絞り流装統部を包含し、該流接統部がどちらの 部分の横断面積よりより小さな開放面積を有する ことを帶徴とする触業装置。

(U) 特許請求の範囲第10項に記載の装置において、前記款り接続部が前記上流部分と下流部分と

る放供装置。

15 特許請求の範囲第14項に記載の装置において、前記帯の軸線との角度が、前記下流部分から前記上流部分への直接の可視放射線を防止するように充分に大きいことを特徴とする放磁袋量。

US 特許請求の範囲第15項だ記載の装置だおいて、前記帯が吸収材料で被覆されていることを特徴とする放供液電。

町 特許請求の範囲第16項に記載の装仮にかいて、前記券が拡散反射材料で被覆されていることを特徴とする放供装置。

協 特許請求の範囲第1項に記載の装置において、 前記触棋配置体が、放業装置を通して移動する ガスに強制された半色流をなさせるために、円板及びドーナッ型のはちの果状部分を形成するように 交互に閉鎖された部分を有する複数値の軸線方向 に基合されたはちの果状触样要素を含むことを特徴とする触媒数盤。

13 特許請求の範囲第18項に記載の製量において、触媒装配の上統部分を円筒状層圏内面におい

特別 町12:--48572(2) の間に固定された少なくとも一個の奪い、欠あき

板を含み、少なくとも一個の前記板が下流部分に 面した一関部に反射用被疑部を有することを特徴 とする触媒装置。

四 特許請求の範囲第11項に記載の装置において、前記数り接続部が少なくとも2個の整合されていない得い穴あき板を含むことを特徴とする触 供装量。

は 特許請求の範囲第10項に記載の装置において、前記数り接続部が前記上流部分と下流部分と の間に少なくとも一個のじやま板を含み、肢じや ま板が下流部分に面する表面に反射材料でもつて 被優されていることを特徴とする触盤袋糧。

14 特許請求の越網第1項に記載の装置において、 前記上流及び下流部分がそれぞれ第一及び第二の 長手方向軸線を有し、散軸線が嵌ね互いに平行で あり、そして前記放射熱伝達減少装置が、前記長 手方向軸線に角度をもつて向けられ、そして前記 上流部分と下流部分との間に設置されている標を 有するはちの果状断面を包含することを特徴とす

て冷却する英雄を含むことを特徴とする触痒疾置。 CU 特許請求の範囲第18項に記載の要说において、 閉鎖された部分が下底部分に面した倒部に放放 材無反射器を容することを特徴とする触群鍉旋。 CD 特許療の範囲第19項に記載の委者において、 触研疾をの上流部分を冷却する前部委者が、 円筒み、そのでもに触群装置の焼出ガスと前記 を対象になってきらに触群装置の焼出ガスと前記 を知要になってきる実質を含むことを特徴とする触葉装置。

62) 特許競求の範囲第5項に記載の装置において、 前配上流部分が結晶体アルミノ強酸塩を含むこと を特徴とする触察装置。

数 蒸気状で空気と密に混合された燃料を実質的 物に断熱状態で無的に機能させるのを触跡作用で 助ける方法にかいて、燃料・空気混合体を触群と 接触させる設階を包含し、前記触媒が少なくとも 保護された上焼のはらの巣状部分と下流のはちの 巣状部分とを含み、各はらの巣状部分が支持体と して複数個の域容とならない平行ガス撮路を資金

特別 8(52-48572 3)

させた多孔性の固体状計火骨組構造部から成り、 前記上派及び下流部分が汲れ前記部分間での無伝 導を最少にし、そして下流部分から上流部分への 放射無伝達を概ね減少させるように設合されてい ることを特徴とする触媒装置による燃焼方法。

2. 2

四 特許請求の範囲第23項に記載の方法において、上流部分が下流部分の触鉄構成体よりもより 該媒反応的に活動性のある触鉄構成体を含むこと を特徴とする触媒装置による機構方法。

四 特許請求の範囲第23項に記載の方法において、上流の触些部分が上昇した燃鬱温度で覧成したあとのその初めての触鉄反応を前記下流の触鉄部分になされるよりもより小さい割合に保持するように組織化されていることを特徴とする触鉄を設定による燃焼方法。

四 特許請求の範囲第23項における方法において、無禁が放射エネルギを下流部分から下流部分の後へと反射するようにした放射エネルギ反射器を含むことを特徴とする触媒要量による機能方法。 の 特許請求の範囲第25項に記載の方法におい

触媒装置は、所定の反応温度範囲内で反応するよう設計されている。もし所定の温度範囲を超えると、無媒活動が破集されるか、または効果がなくなる。特に、もし着火温度が無線の前端または上流部分で低く無持されるようは、前端での触媒活動は表れ一定レベルに維持される。

本質的には新熱的な反応をする性と人どの現在の触葉装置にかいては、鉄装置の下流部分(装置の最も熱い部分)の無単反応温度は約8.15℃またはわずかにそれより高い温度であり、そして放業成体は、満足すべき高い抵動性ととの過度である。共型的な発熱反応を助けるように本質的断熱放棄を受定状態で反応している間は、温度分布が無難の長さに沿って確立され、触媒の上流が最高温度であり、そして触媒の初めの部分または上流部分がより低い温度であるために、下流部分だけが最高温度に達する。

放業を用いた機袋装置、例えば、「放業反応で助けられた熱的機筋 「の名称で1.9.7 5年:5月:8日

て、上海部分と下流部分とが絞られた流路により 接続され、数流路がどちらの部分の 横断面積より もより小さな閉放面積を有していることを特徴と する触媒装置による機能方法。

四 特許請求の組囲第23項化記載の方法において、上離部分と下流部分とが数上流及び下流部分の帯に対して角度をもつて向けられた溝を有するはちの果状部分により分離されていることを特徴とする触媒装置による機能方法。

の 特許請求の範囲第25項に記載の方法にかいて、放供が、放供を通過するガスに強制された半径進をなさせるために、円板及びドーナッ型をしたはちの巣状部分を形成した交互に関係された部分を有し、複数個の軸線方向に整合したはちの巣状長素を含むことを特徴とする放棄。使者による燃焼方法。

5.発明の詳細な説明

本発明は、一般的には触媒装置に関心、そしてより詳細には高温度で反応する触媒表置の触媒配置体に関する。

付の米国幣許顯第358.411号明細書に開示されたものにおいては、放業の下流部分においての 反応温度が950℃乃至1750℃の高さであれ は異常ではない。そのためにこのような数量には、 高温度でも放業活動量を保持するような数量がは、 高温度でも放業活動量を保持するような数数形成 件が用いられている。放業は、着火温度を低く維 持したほうが有効である。しかしたがらいくらか の放業構成体は、低温度で使用されるときにより 高い活動性を有する。放業に比較すれば、相対的 に活動性が少なくなるかもしれない。

はちの果状般能要量は、出版第 3-5 8,4 1 1 号明細書に記載されているように、一般厳配量体の上権部分。 製度の 関方による 製伝達によって主として決定されるので、一般禁の下流部分から反応していく。 特にはちの果状放群においての放射による 製金は、下流部分から上流部分へと可視路器により振れ行われる。 安定状態のもとでの上流部分の 製度は、次の事項を考慮して製 伝達の一般的に認められた原理により正確に抵算することができる。即り、(1) 触鉄機械の下流部分

はちの果状触群の下流端で程度が非常に高いとは、初めの部分の程度が対応して高い合動性の放群性の放群を置めている。 鉄装置の初めの部分では高い活動性の放群体の使用を割限するととになり、重要な危険な状態 である。このととは、活性のある触群を用いるが 対的に低い着火重度の数置を有綱に得られるが りかが重要な問題である。このようにして低い 火電変を維持するには、触媒の活性を維持する

化製電の上流部分において、放鉄装置の下流部分から上流部分への無伝導及び放射熱伝達を防止することにより、低力一定した低着火温度を維持することである。を発明の他の目的は、優入温度を低くして放鉄を置いたの着火を禁り返すという信頼度をさらに保証し、それずるだけでなくより低い温度で安定した放鉄を得るたとができることを含んでいる。

本発明は、保護された上流部分と下流部分とからなる数据配置体を有するはちの果状放棄装置を形成している。各はちの果状放棄を置いる複数個の障害とからないガス施博を有した多孔性半一個体状耐火骨組構造体を支持体として包含している。上流及び下流部分は、互いに対して包定され、前記部分間の無伝導率を飲ね最少にし、そして下流部分から保護された上流部分への放射熱伝達を振れ減少させている。潜火温度は、それにより上流部分では低い温度に維持することがで

韓周 昭52— 48572 (4)

である。しかしたがら、安定状態のもとで初めの部分の温度を高く維持することは、触業装置の初めの部分の触媒構成体を不活性にするかもしれないので、これにより次に始動する装置の著火温度が上昇して望ましくない。

一つの不哲性にする作用は、例えば基部構成体を協結して、基部表面積を少なくすることである。基部表面積は、プルーナー(Brunaner)、エメッツ(Immett)及びテーラ(Teller)により開発された周知の方法により調ることができる。もう一つの非活動機構としては、金属・結晶を成長させたもので、そして活動性金属表面後を対応して減少することである。結晶体の寸法は、例えば特別を試験条件のもとで級权される E2または 000量を測定することによる化学数者でもつて測定可能である。

上記テスト方法は、また無難の活動性と相談関係をもつような関定により使用可能である。

そのために、本発明の目的は、下続部分において約815℃以上の温度で反応可能であり、さら

きる。

本発明の他の目的、特徴、及び利点は、転付図面と関連して本発明のいくつかの独自の実施例についてした以下の幹細を説明により明らかになる う。以下において、その実施例について説明する。

第1図を参照すると、前記米国特許出版的 358,411号明細書に記載され、といではその 全部を参照のものと合体した形式のはちの巣状放 鉄袋盤10が示されている。触鉄袋置は、三つの 領域に概念的に分割され、前記三つの領域は、触 業の長さに沿つた種々の地点にかいての反応(燃 焼)割合を調節する機構の種類に対応している。 簡単のため、第1回は、区切つて形成したとれら の領域を示すが、しかしながら現実には、領域間 の境界は広がつていて、さらに加えて領域割合を 国示のため鬱張している。

の新合が著しくなるような温度に結局達してしま う。例えばメタン系数料に対しては、この温度は 約100℃にもなる。このだいたいの温度を越 えると、放供内で、同種の及び異質の反応体が同 時に進んでいく。このことは触媒要優の第5部分 16に生じる。第5の部分にかいては、放鉄發色 皮が断熱火災温度に近づき続け、さらにはちの果 状盤無過路の内部でのガス程度が、また断熱火災 温度に達するまで増加して高くなる。

でもる。

(もし燃料 - 空気混合物の入口温度が十分に高ければ、初めの部分は全然存在しないかもしれないし、そして"第二の部分"は放業装置の第一領域となろう。)第二の部分では、はちの巣状放業をの温度は体養洗体温度を大きく怒えることになり、そして事実上入口の燃料 - 空気混合物の断熱火災温度に近くするととができる。

体積 ガス 程度は、 さら 化第二の部分 1 4 を通過 する 股増加するので、 同種のまたは熱的 燃焼反応

第2万至6回を参照すると、本発明の特別を実/ 施例を示し、とれにかいて触鉄装置の上流部分 20 は触媒要優のより熱い下洗部分26から保護 されている。保護された上海部分20世、全ての または一部の初めの部分12を含み、そしてまた 一部の第二の部分14を含んでもよい。(もし初 めの部分12かなければ、保護された上洗部分。 2.0 は第二の部分の一部だけを含む。) 例えば、 熱伝導に対する保護は、触糞装置の保護された上 施部分20を放棄機量の下流部分から物理的に分 離することにより達成される。放業裝置の下流部 分から保護された上策部分への放射機伝達に対す る保養は、何えば、多くの方法により、下提部分 から上流部分への可視放射線を防止するように反 射乃建散でもつて造成される。この方法で、触媒 の上海部分が過度の温度に抗して保養されるだけ でなく、例えば放進銃艦の2つの部分を、異つた 敗機構成体からそして(あるいは)異つた放業基 質から構成して、低着火包度を得そして維持し、 そして熱薬薬量の効率及び反応を最小コストで最

特別 附52-48572 (6)

小にするという現実化された特有の利点がある。 と)で第2回を参照すると、交互に円板状をし た形の部分22及びドーナッ状の形をした部分 2.4 とを合体した配置体を有する触鉄装置が示さ れている。円板状の形をした部分22は、はちの 巣状材220の選状リングにより取り着まれた閉 鎖された円筒状部分22mからたる。ドーナッ状 の型をした部分24は、閉鎖された環状部分 240により取り巻かれたはちの果状中央部分 240からたる。前配部分22及び24は、それ らの長手方向の軸線を平行に、かつ整合されて示 され、そしてそれらを好道に有している。好流に は、閉鎖された部分は、下流部分に面した何を反 射材で被覆されている。交互に置かれた円板及び ドーナッ型の部分は、空気-燃料混合物を触媒部 分間で交互に半年内方向及び半年外方向の流れ模 様に強制する。交互に配置された円板及びドーナ ツ形の触媒要素により引起とされる強制半径流は、 触供配置体の外側壁3億への熱伝達を助ける。利 点としては、第2図に示すように、触媒装置の上

3 8 a で絞られ、そしてじやさ板 8 9 は、その各々が好適にはその下流倒を反射材で枝優され、さらに放射熱伝導を減少するように備えられている。第 5 B 図にかいては、外側間環境 3 B D は、38 D で絞られ、そして異状の形をした絞り用じやせ板 4 6 が保護された上流部分と下流部分との間のガス 差略に設置されている。じやさ板 4 0 は、下流部分 2 6 から上流部分 2 0 への放射熱伝送を効果的に被少する。

第50國を参照すると、触媒裝置の上流部分と下流部分とは、それらの最手方向結果と平行にそして整合されて厳されている。触媒装置の外側局保証360は、前間部分20、26を取囲み、そして一定した切断固形をしている。存板41は、般媒装置の上流と下流部分との長手方向結果である。好機を置され、触媒装置の下流部分から保護された上流部分への放射無伝達を抑制している。好流には、板41が50分以下の精放部分を有し、行流の下流倒は反射材で被要されている。結果として、下流部分からの無伝達は効果的に減少さ

流部分における外側壁(上流部分とその周囲との間の間機円筒状内面を形成する)は、さらに保護された上流部分における温度を下げるように冷却される。ガス流れを上流部分を冷すように向ける装置が設けられているときには、有利にはガスを装置が設けられているときにはせることができる。 放業間の物理的な分離と、下流部分26と上流部分20との間の可視方向設の設去とにより、下流部分から保護された上流部分とへの熱伝達と放射熱伝達とを減少し、そして別の有効な装置よりもより冷却された上流部分を提供する。

れ、熊巣装置の上流部分は相対的に低い温度で反応させる。

第4 図を参照すると、はちの巣状部分4 4 は、 触ば要性の上流及び下流部分の長手方向軸線に対 し一定角度に方向づけた滞を有し、第50 図の 分20 と26 との間の板41 の位便に使用される かる。はちの巣状部分4 4 の様は、好適にはある 材料で被覆され、吸収または鉱散または特別 を発作で左右される白色反射のどちらかを効果に 行う。このようにして、例えば、傾斜したはの 果状部分44の熱伝導が相対的に低く、そして傾 新したはちの巣状帯を通る流れが、ガスと溝通の 間の熱伝達効率を相対的に高くするように、充分 に早くなっての数収は好適に行われる。逆に、飛術した部分の熱伝導が相対的にいるところでの数収は好適に行わる。 がスとをとの間の熱伝導が相対的にいる合に も、強要との上流部分の放射熱伝達及びこれに よる湿度は下げられる。放棄面に対する溝側放部 よる湿度は下げられる。放棄面に対する溝側放部 よる湿度は下げられる。放棄面に対する溝側が まなはちの巣状部分44の角度は、各々好通 に、上流部分及び下流部分との間の可視方向線が 存在しないより充分に小さくされている。

第2万至第4図に示す各4の触媒装置において/ は、触媒の上洗及び下洗部分の長手方向軸線が平 行で整合されたものとなっている。とのととはいっちそうある姿はない。第5及び点6図を参照/ すると、第5図は、保護された上洗部分の長手方向軸線が、下洗部分の長手方向軸線から1800億 ている。(即ち、そとから反対方向に)物理的に 分離された部分26、26から生じる前部分20

施部分では活性の低い触媒構成体が使用できる。 とのようにして、本発明によると、親白色帯石 (Mordenite) 及び他の分子用ふるいは、それら の美面積が850℃から1000℃で小さくなり、 しかしそれらの熱致機塩度より低い温度で非常に 活動性のある放鉄を非常に望ましく助けるので、 下流部分が例えば1500℃で反応しているよう な典型的な触媒装置の保護された上流部分での使 用が可能である。他方、下流部分は、活動性の金 異酸化物放媒の注入用の基部としてタロム・テル ミナー酸化セリウムのような、熱的糖・結化非常に 耐える仕切胜を必要とするかもしれない。代つて、 下苑部分は、どんな仕切壁も念然必要とせず、と ンでは、例えば活動性用金異が直接有機性金属化 合物の分解により熱的に安定なはちの巣状体に収 接往入されてもよい。

例 !

第4 図に示するのに類似した配置体を有する触 禁薬量は、以下の工程により製造される。

工程 1

特別以152—48572 (7) と26との間の無伝達の減少に加えて、無伝達の減少に加えて、無伝達の減少に加えて、無伝達の減少に加えて、無伝達の減少に加え、近伝導率特性を有する取り組み整50により減少される。第6 の長手方向触線は更優の2つの部分20、26間の放射無伝達率及の無伝導率を減少する。加えて、保護された上流部分20の温度は、さらに任何対率及び低熱伝導率特性を有する取囲み整52に影り好選に減少される。

放業装置を上流部分及び下流部分に分離することにより、いくつかの格別な利点が提供される。 例えば、各放薬部分で異つた放鉄機成体を用いる ことが可能となるし、このことは特に、着火点の 低いことが譲ましいような保護された上流部分で は有利である。また、より高級の下流部分では放 業構成体があまり経費をかけずに使用可能である。 例えば、活性は高いが熱的に安定性の低い放業構 成体を保護された上流部分に使用可能であり、下

保護された上流部分 2 0 は、以下のように造られる。 ジルコン - ムライトはちの果状円筒体は、 7 6.2 電 3"の長さで度径 2 5.4 電 1"そして 2 5.4 電 (1nch)当り 1 2 の液状体を有し、 4 ミクロンの 寸法範囲で 1 2 5 0 0 0c0 2 - 8 8 5 Al 20 8 の粒子の水成浮遊物からなる塩基性触媒でもつて潤たでの水成浮遊物からなる塩基性触媒でもつて流れている。 被殺されたはちの果状体は、 1 1 0 で で 放棄され、 そして 6 0 0 で で か 焼される。 塩基合 有物は 2 2.5 多 の 重量であった。

塩基物を被覆したはちの柴状円筋体は、その際15分間25岁のNa2Pacl4 の密体内に設される。その際整体は空気で軽く吹き飛される。はちの巣状体は、同時に1時間の間わずかに塩基性の密体へと受され、水です」がれ、そして110℃で乾燥される。円筒体はその綴500℃でか焼される。

円筒体の第二合表は、15分間 Na2P4014025 が高体でなされる。はちの果状円筒体は、同時に 高体から取り出され、吹き飛ばされ、そして1時 間の間わずかに複装性の鉄体に長される。円筒体

幹囧 附52—48572(8)

は、15分間水槽内に置かれ、そして同時に塩化物を適当に洗い洗し、そして2時間の間110℃で乾燥する。冷却に散して、円筒体は総パラジウムを2.6重量が容するととが見い出されている。 丁和2

はちの果状部分44は、 6.3 5 mm 1/4" の厚さで、2 5.4 mm (inch)当り5つの抜状体を有するジルコンームライトはちの果状体から、はちの果状プロックの表面から3 Dの角度で傾斜した神を有した神造にされる。被体金(重量1 1 5 の Au)プラスークロロフォルムのヘノピア (Bnovis) ** タイプリ"の5 0 // 5 0 Vol/ Vol 混合体は、傾斜したはちの果状部分に受調により満たされる。全** 被体 ** は6007万至760℃で焼失される。

はちの果状部分は、50/50混合体内に再浸 調され、そして明るい反射性の光沢または鉱い食 全色のどちらかがはちの巣状郷壁に観察されるま で数団以上再度か締される。

工程 5

放供装置の下流部分2.6 は、以下のように準備

ては、工程1の7 6.2 m (37) の長さの要素で、2 5.4 m (17) の度色で1.2 7 m (1/2 7) の長さの要素で、の 数片で2 5.4 m (17) の 度径を有した要素が等内に挿入され、同工程2 で準備されて傾斜する会被 優の反射器が管中央部に挿入され、そしてに工程 3 の 勉強要素であり 5 0.8 mm (27) の 専片で2 5.4 mm (17) の 度径の 要素が反射器の下流に設置され、そして下花部分 2 6 を 棒成する。

上記の構造の触媒装置は、メタンー空気装置(空気中の OH4 4 2,0 0 0 Ppm)を用いた触媒機 館反応器に含まれてかり、前記装置は、触媒のガス/時間/容積が1 0 0,0 0 0 容積(6TP)の空間速度で触線を横移動させる。 反応器が着火され、そして怪とんど即時に就出ガスの温度は、両質の戦能が若しい何合で生じるようなレベルに上昇した。流出温度は、着火間の時間は少なくとも1 0 0 0 でよりずつと高くに保持された。

多数の強火契因のうちの着火型度の影像は表した。 に示されている。機能は招らかで安定したもので もつた。

したジルコンームライトはちの巣状体を 2 5.4 mm (inch)当り 5 個の波状体の構造にする。 Cr₂O_{3/} Algos/0002 (14% 70%/16%) mbt る耐火性塩蒸物は4時間の間1000℃でか焼さ れる。同時化、50m/garの表面殺を有する 40メッシュの粉末に挽かれる。粉末は、同時に 水状のパラジウム硝酸塩でもつて粉砕された球化 され、2-5 ミクロンの平均粒子寸法を有するひ かれた水成の泥状物に成される。 2 5.4 m (inch) 当り5つの放状体を有するジルコンームライトは ちの巣状体は、との水成泥状物内に浸され、空気 て吹き飛ばされ、110°Cで乾燥され、そして同 時に4時間500℃でか焼される。とのはちの果 状態鉄準備体の塩熟性客体が22.7多の重量を占 め、そしてはちの巣状体のパラジウムは 0.3 8 % を有している。

工程 4

第4回に示するのに対応した触機装置は、以下のように工程1万至工程5の要素を有する構造とされ、回触機装置の保護された上流部分20とし

表]

保護されていないパラジウム放鉄は、保護された放鉄装置(Or2Os/AGOs/OcO2)(例1、工程 5)の下流部分に用いられた形式の塩基体に 2 5 多の Ma2Pdol4 の著体を二重に注入することにより準備された。塩基物の 1 0.5 重量 の全ては、2 5.4 軽(1non)当り 1 2 個の、ジルコンームライトのはちの果状体支持体である波状体に注入された。はちの果状支持体は 7 6.2 軽(5°)の長さの直径 2 5.4 無(1′)の円筒体である。最後の放鉄は、重量で 1.7 6 多の Pd の平均したパラジウム合有物を有している(保護された放鉄の 0.8 2 4 多に比較される)。

保護されていたい触媒要配は、メタン=空気要 能(空気中の CE₄ が 4 2.0 0 0 ppm.) を用いた保

韓間 昭52-- 48572(9)

観された装置と同じ触媒燃焼反応に属し、そして 触媒のガス/時間/容積が100,000容数(STP) の何じ空間速度で撤出された。表』は連続した燃 焼でのとの触媒の着火過程を示し、その各々は 10000以上の流出ガス倒遠區度を有するとと を含んでいる。燃銑は、突発的であり、そして変 動性のある流出温度で不安定なものであつた。

爱火回数 第1回 第2回 第3回 第4回 着火温度 500℃ 370℃ 370℃ 890℃ ※着火 品度は、 御定可能な器度にする必要な最小 温度が触媒に包つて上昇することである。

比較する際、熱的に保護された触媒による燃焼 器製量は、温度安定性の必要性を提供し、触媒の 活動性を低くする指標となる連続した機能での発 火温度の上昇を防止している。

他の実施例は、当業者には考慮可能な特許請求 の範囲内に含まれるものである。

4 図面の簡単な説明

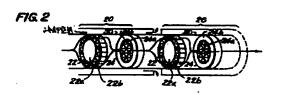
第1回は保護されていない触媒装配を示し、第

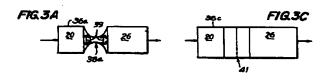
2.万至第6図は、本発明による保護された放業数/ 置の特別な実施例を示す。

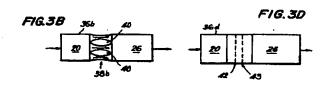
- 10………「はちの巣状触蛛袋愛」
- 20 --- -- 「上流部分」
- 22 … … 「円板形部分」
- 228……「閉鎖された円筒状部分」
- 2 4 … … 「ドーナッ形部分」
- 24 年 … … 「はちの巣状中央部分」
- 26 … … 「下流部分」
- 30 --- -- 「外側壁」
- 3 9 --- --- 「じやま板」
- 40……「絞り用じやま板」
- 4………「はちの巣状部分」

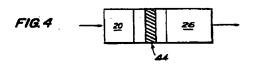
代理人 茂

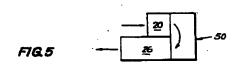


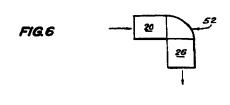












6. 探付物質の目録

00 日 3 田 4 1 連 (4) 野狂代急ばの景文 (#) (#) (#) IM W. MOMENTARROUX 120 3 (8)

(1)発明者

アメリカ合衆国ニュージャージー州ウエストフィールド、 プロスペクト ストリート 633

ショーシ、ダブリユ、ロパーツ

アメリカ合衆趙ニユージャーシー州メンダム、 アール デイ /

ソール、ツー、ヒンデイン

(a) 代理人

73 所 学100 東京都平代川区大学町二丁目 2 壽 1 行 Д. (7204)弁理:上 浅 村 D) Bī Œ 4 (7066)弁理士 後 武 泆 77 Ħi 176 TC. 名 (8479) 沖葱油 田 HC. 初 男..

(1) 明細書第3/賈郎20行の「椰/圓……を示 し、」を『無/製は保護されていない触鉄装備 を歌略的に示し、」と訂正する。

特別 M52-48572(10) 自己 正警共力

昭和5/年//月 25日

特許庁長官殿

1. 事件の表示

超和 5 / 年特許職業 / 0 / 0 3 0 条

2. 発明の名称

触媒製量及び燃箭方法

3. 補正をする者 事件との関係 特件出版人

エンゲルベード、ミネラルズ。アンド, ケミカルズ, コーポレーション

4. 代 理 人 v 所

〒100 東京都千代田区大手町二丁自 2 著 1 号 新 大 手 町 ビ ル デ ン グ 3 3 1 取 話 (211) 3 6 5 1 (代 表) (6669) 浅 村 皓

5. 補正命令の日付

-昭和51年10 226 日

- 6. 補圧により増加する発明の数
- 7. 補正の対象 労組書の協画の簡単な説明の会
- 8 組止の内容 別紙のとおり



特許法第17条の2の規定による補正の掲載

ં જ. હ

明 和 4

1 発明の名称

触媒整體及び燃燒方法

2 特許耐水の範囲

(1) 少なくとも下旋のはちの巣状触機部分と眩 触鉄部分から保護された上流のはちの巣状触蛛部 分とからなる触鉄構造体、

前配上流部分と下流部分との間の熱伝導を実質 的に飛小にするように前記両部分を固定する装置、 及び

的配下流部分から前記保護された上流部分への 放射熱伝達を実質的に減少させるように前配上流 部分及び下流部分に対して位置決めされた装置、 を特徴とする触数接触。

手統補正書

昭和 58 年 8 月 24 日

特許庁長官 若 杉 和 夫 殿

1. 事件の表示

昭和51年特許関第101030号

2. 発明の名称

触媒装置及び燃焼方法

3. 額正をする者

本件との関係 特許出版人

住 所 アメリカ合衆国ニュージャージー州07974 マーレーヒル・マウンテンアペニュ 430

名 券 エンゲルハード、ミネラルズ、アンド、ケミカルズ、 (氏 名) コーポレーション

4. 代 型 人〒107

住 所 東京都株区赤板1丁目9香15号

日本自伝革会館

氏 名(6078) 弁理士 小 田 島 平 古

伊州

5. 補正命令の日付

日本 年 月間別別 (R33日)

6. 橋正の対象

明細書の特許請求の範囲の観、発明の詳細な説明の個及び図面の簡単な説明の名といる。

7. 徳正の内容

別紙のとかり(但し補正の対象に重象を必須以外は内容に変更なし)

(2) 前記上統部分が、下統部分の触性組成物よりもより触能的に活性である触数組成物を含む特 許請求の範囲鎮1項記載の触糞級優。

(3) 前配上靴の被推部分が、上昇した燃烧器度 で熟成したもとのその初めての触媒活性を、前配 下洗の触媒部分が保持するよりもより小さな割合 で保持するように組織化されている特許請求の範 囲第1項記載の触媒装置。

(4) 前記放射熱伝遊波少袋微が、下施部分から の放射エネルヤを下流部分へと反射するようにし た放射エネルヤ反射器を含む特許領水の範囲第1 項記載の放鉄装置。

(5) 前記上硫触族部分を冷却する装置を含む特 許請求の範囲第1項記載の触旋装置。

(6) 前配上流部分及び下流部分がそれぞれ第一 及び第二の長手方向軸線を有し、放軸線が実質的 化互いに垂直である特許請求の範囲第1項に記載 の触媒装置。

- (7) 的記放射熱伝遊旅少装置が前記上流部分と 下流部分との間の空間を取開む低反射率、低伝導 率の態を包含する特許請求の範囲館 6 項記載の触 数装置。
- (A) 前紀上流部分及び下流部分がそれぞれ第一 及び第二の長手方向軸線を有し、眩刺線が契質的 に互いに平行でありそして離れている特許別次の 範別第1項配駁の触盤装置。
- 18 前記上流部分及び下流部分は、それぞれ第一及び第二の長手方向物線を有し、該軌線が実質的に互いに平行であり整合されていて、そして前記放射熱伝達被少装置が前記上流部分と下流部分
- 一及び第二の長手方向軸線を有し、該軸線が実質的に互いに平行であり、そして前配放射熱伝達線 少装置が、前配長手方向軸線に角度をもつて向けられ、そして前配上機部分と下旋部分との間に設 聞されている機路を有するはちの巣状区域を包含 する特許請求の範囲第1項配載の触媒製置。
- (15) 劇配施路の軸線との角度が、前配下施部 分から削配上施部分への直接の可視放射線を防止 するように充分に大きい特許請求の範囲第14項 記載の触盤装置。
- (16) 前配放路が吸収材料で被優されている特 許額水の範囲第 1 5 項配版の触鉄装置。
- (17) 前記旋路が拡散反射材料で被覆されている特許額水の範囲第15項配線の触媒装置。
- (18) 前記触媒配製体が、触媒装配を通して移動する気体に装削された半径方向流をなさせるために、円板及びドーナッ型のはちの巣状区域を形

- との間に絞り流れ接続部を包含し、酸光れ接続部かどちらの部分の横断面積よりも小さな間放而積を有する特許間次の範囲第1項記載の触媒装置。
- (11) 前配絞り接続部が前配上が部分と下統部分との間に固定された少なくとも一個の部の、穴 あき板を含み、少なくとも一個の前配板が下統部分に面した一個部に反射用被優部を有する特許語求の範囲第10項に配載の触媒接順。
- (12) 前配絞り接続部が少なくとも2個の整合されていない薄い穴あを板を含む停許請求の範囲第11項配級の触糞接骰。
- (13) 前記絞り接続部が前記上級部分と下流部分との間に少なくとも一個のじやま根を含み、各じやま板が下流部分に面する袋面を反射材料でもつて被覆されている特許群求の範囲第10項記載の触媒装備。
 - (14) 前配上流部分及び下流部分がそれぞれ第
- 成するように交互に閉鎖された部分を有する複数 個の軸線方向に整合されたはちの単状触線製器を 含む特許請求の範囲第1項記載の触器装置。
- (19) 触媒装置の上税部分を開級状円箭状境界 面において冷却する手段を含む特許請求の範囲第 1 8 項記載の触媒装置。
- (20) 閉鎖された部分が下流部分に面した何部 に放射熱反射器を有する特許部水の範囲的18項 配線の触媒染配。
- (21) 触媒疑燈の上流部分を冷却する前記手段が、周級状円前状境界面の上に流れる気体を向ける装假を含み、そしてさらに触媒装置の能出ガスと前記冷却手段からのガスとを混合する手段を含む特許請求の範囲第18項配級の触媒設置。
- (22) 前記上統部分が結晶性アルミノ陸酸塩を 含む特許請求の範囲第3項記載の触媒模盤。
 - (23) 蒸気状で空気と密に混合された燃料の契

例的に断熱的な条件下での触媒的に支持された熱的燃糖のための燃糖方法において、燃料・空気混合体を触媒と接触させる段階を包含し、前配触媒が少なくとも保護された上流のはちの巣状部分と下流のはちの巣状部分とを含み、各はちの巣状部分が支持体として複数個の効等されていない平行な気体飛路を貫通させた多孔性の固体状動火骨格構造体を含有し、前配上流部分及び下流部分が実質的に前配の外に前配部分のの放射熱伝達を実質的に減少させるように接合されていることを特徴とする方法。

- (24) 上流部分が下旋部分の触媒組成物よりも 触媒的に活性のある触媒組成物を含む特許請求の 範囲第23項配線の燃焼方法。
- (25) 上流の触媒部分が上昇した燃烧温度で熟 成したあとのその初めての触媒活性を、前記下流

された部分を有し、複数個の軸線方向に整合した なもの単状要素を含む特許脂水の範囲第23項記 娘の燃烧方法。

3 発明の詳細な説明

本語明は、一般的には触鉄装置(catalyst systems)に関し、そしてより静細には高温度 で作動する触鉄装置の触鉄配置体(catalyst configurations)に関する。

触媒装置は、所定の作動温度範囲内で作動するよう散計されている。もし所定の温度範囲を越えると、触媒活性が破壊されるか、または効果がなくなる可能性がある。特に、もし着火温度が触媒の前端または上流部分で低く維持される必要があるならば、前端での触媒活性は実質的に一定レベルに維持されるべきである。

本質的に断熱的な作動をするほとんどの現在の 触供装置においては、散装置の下硫部分(装置の の触鉄部分が保持するよりも小さい制合で保持するように組織化されている特許額水の範囲第23 項配制の燃焼方法。

- (26) 触鮮が下流部分からの放射エネルギを下 流部分へと反射するようにした放射エネルギ反射 器を含む特許請求の範囲第23項配級の燃烧方法。
- (27) 上流部分と下流部分とが絞られた流路に より接続され、骸旋路がどちらの部分の横断面鉄 よりも小さな開放面積を有している特許額求の範 題第23項配轍の燃銑方法。
- (28) 上税部分と下批部分とが敗上税部分及び 下税部分の施路に対して角度をもつて向けられた 税路を有するはちの果状区域により分離されてい る特許請求の範囲第23項記載の機能方法。
- (29) 触媒が、触媒を通過する気体に強制され た半径方向流をなさせるために、円板及びドーナ ッ型をしたはちの巣状区域を形成した交互に閉鎖

最も高温の部分)の公称作動温度は約815℃またはわずかにそれより高い温度であることができ、そして触鉄組成物は、満足すべき高い治性とこの温度での温度安定性の両方を備えているものが入手できる。典型的な発熱反応を支持する本質的に断熱的な触鉄鼓艦の定常状態での作動の間に、温度分布が触鉄の長さに沿つて確立され、触鉄の下洗部分が最高温度にあり、そして触鉄の初めの部分または上硫部分がより低い温度にあるために、下流部分だけが最高温度に選する。

放鉄を用いた数据装置、例えば、放鉄的に支持された熱的燃焼。の名称で1973年5月8日に 山願された米国特許山顯第358411号明期特 で開示された種類のものにおいては、触鉄の下流 部分において約850℃乃至1750℃の作動器 度は異常ではない。したがつてそのような装置に は、高温度で実質的な触鉄活性針を保持する触鉄 和成物が用いられている。この触媒は低い着火温 遊を有効に維持することができる。しかしながら、 いくつかの触鉄組成物は、より低温度で使用され るより高い活性を有する触媒と比較して、相対的 に活性が小さくてもよい。

はちの果状触媒装配、たとえば米国特所出顧都358411号明制背に配収されているはちの果状触媒装配は、触媒配置体の上流部分の温度が、触媒の下流部分からの熱伝導と熱放射の阿方による熱伝達によつて主として決定されるように作動させることができる。特にはちの果状触がら上流部分から、実質による通路があるから、実質の部ののとという。定常状態のもとでの上流になった。定常状態のもとでより熱伝達は、次の事項を考慮することにより熱伝流でした。の事項を考慮することにより熱伝流にいる。というに認められた原理に従って正確に評価があるという。即ち、(1)触媒装置の下流部分から

新火磊度の装置を有利に得よりとする場合に重要な問題となることがある。このように低い着火温度を維持するには、触供の活性を維持すべきである。しかしながら、定常状態に維持された初めの部分における高温度は、触性装置の初めの部分の触然組成物を不活性にする可能性があり、これにより次に始動する際の装置の着火温度の望ましくない上昇を引起すことがある。

一つの不活性化機構は、例えば基質組成物の施 結による、基質表面類の被少である。基質表面類 は、プルーナー(Brunaver)、エメッツ(Emmell)及びテラー(Teller)により開発された 周知の方法により測定するととができる。もう一 つの非活性化機構は、金属結晶の成長と活性金属 表面類の対応する減少である。結晶体の寸法は、 化学優類により、例えば特別な試験条件のもとで 優糟される II。または CO の 量を測定するとと 上流部分または初めの部分への熱伝導による熱伝 逸速度、及び(2)放鉄製圏の下旋部分から上流部分 への放射熱伝達による熱伝達速度は、上流部分 と下流部分との間の温度差に比例し、一方放射に よる熱伝達速度は、下流温度の4乗と上流温度の 4乗との差に比例する。このようにして、下流温 殴が非常に高いときには、初めの部分での温度は 主として放射熱伝達により決定され、そして結果 として、触鉄装置の初めの部分の温度は熱伝導だ けて予測されるよりも高くなる。

はちの果状触蛛の下流機で温度が非常に高いことは、初めの部分での温度が対応してより高くなり、 触蛛製圏の初めの部分での高い活性の触能組成物の使用を傾限することになる可能性があるので、重要でありかつ臨界的であることがある。このことは、活性のある触媒を用いて相対的に低い

より初定可能である。上記のテスト方法はまた放 鉄の放鉄活性と相関関係をもつような初定を提供 するために使用することができる。

従つて、本発明の目的は、下流部分にかいて約 815℃以上の温度で作動可能であり、さらに装 個の上流部分にかいて、触媒模質の下流部分から 北流部分への熱伝導及び放射熱伝達を防止すると とにより実質的に一定の低層火温度を維持すると とが可能な触媒質を提供することである。本発 明の他の目的は、低い吸入温度にかいて触媒装假 の糖火を繰り返す欝のより高い信頼度を保証し、 そして触媒装置の初めの部分にかいてより活性で はあるが高温安定性がより低い触媒組成物を使用 することによりより低い着火温度を得ることがで きることを含んでいる。

本発明は、保護された上流部分 (protected upstream portion) と下流部分 (downstream

portion)とからなる触媒配置体を有するはちの果状 放群装置を特徴としている。各はちの果状 部分は、支持体として多孔性一体状固体状耐火骨格が造体を包含し、肢構造体はその中を通つて延びる複数個の妨害されていない気体 施路を有している。上流部分及び下流部分は、これらの部分間の熱伝 海 を 契質的に 横小にしそして下流部分から 保護された上流部分への放射熱伝達を 実質的に 減少させるように互いに対して関定されている。 それにより上流部分で低い 澄火温度を維持するととができる。

この特定の具体化例においては、上流部分は下 施部分よりも触跡的により活性でありそして下述 部分が必要とするような高温度でのその触媒活性 を保持する必要はない。高温度でその触媒活性を 失う傾向のある触媒の例は結晶性アルミノ硅酸塩 である。下流部分から上流部分への放射熱伝達の

る根内の復劇に対応している。簡単のため、第1 図は、これらの領域をはつきり規定して示すが、 しかしながら現実には、領域間の境界は広がつて おり、またさらに図示のため領域の割合を誇張し ている。

はちの果状触媒反応機物は、本発明のどの部分も形成するものではないが、第1図の触媒装置は以下のように作動すると借じられる。はちの果状触媒装置10は使用される特定の触媒組成物の着火配便よりわずかだけ高い温度で燃料・空気混合物が供給されるとき、触媒装置の初めの部分12での反応速度はゆつくりとしており、そして固有の触媒反応機構(salalytic Kinstics)により制限される。初めの部分12において、はちの果状触路で記つて流れる多量の流体との間の温度差及び反応額の振度整は相対的に小さなものである。特に、燃焼のような発熱

減少は、下硫部分から保護された上統部分への可視放射通路を解消するような配置体によつて実現される。配置体はしばしば、配置体の放射減少特性を高めるために、高反射性表面で被覆された装置を含む。

本発明の他の目的、特徴、及び利点は、旅付図面と関連して本発明のいくつかの特定の具体化例についてした以下の詳細な説明により明らかになるう。以下において、その具体化例について説明する。

第1図を参照すると、前記米国特許出願第35 8.4 1 1 号明細帯に記載され、本明細盤において その開示が全体として参照されている、はちの巣 状触群装置10の概略が示されている。触群報配 は、三つの領域(20nes)に概念的に分割する ととができ、前配三つの領域は、触媒の長さに沿 つた種々の点における反応(燃焼)速度を関節す

反応に対しては、盛駕度は多畳の施体の温度に等 しいかまたはそれより少し大きいだけである。

気体は定常状態で作動する触鉄製器10の初めの部分を過過するにつれて、多量の流体の態度は反応熱の吸収により増大する。固有の化学反応速度は器度に関して指数関数的に増大するので、この速度はまるなく反応体がはちの巣状放鉄陸に担けれることができる速度を対え、そしての反応は、反応体が触鉄の変面に対流的にまたは拡散的に退ばれる速度によって制限されるようになる。このととは触鉄数面への質量伝達を規定する。(もし燃料・空気配合物の入口速度が十分に高ければ、初めの部分が全然存在しなくてもよく、そして「鉱二の部分が全然存在しなくてもよく、そして「鉱二の部分・が触鉄姿置の部一領域となろう。)第二の部分では、はちの果状触鉄壁の温度は多量の流体の

温度を大きく越える可能性があり、そして状実上 入口の燃料・空気混合物の断熱火災温度に近くす ることができる。

多量の気体の温度社さらに第二の部分14を通過する際増大するので、ついに均一数据反応温度 たは 然的燃焼反応の温度が 著しくなるような温度 に 遊する。例えばメタン系燃料に対しては、 このだいたいの 温度は約100℃に対応する。このだいたいの 温度 に 越えると、 放 株内で不均一 反応及び 均一 の に が で で が で で が で で が で で が で か で で な が の が で か で で が で か で と に な が の が か い て は た は な が 断 熱 火 災 温度に 連するまで 増加して 高くなる。

典型的な触媒裝置においては、上記のように作 動して、初めの部分 1 2 の触媒温度は、旅入する 空気・燃料温合物の温度に対し初めは相対的に低

とうで第2図を参照すると、交互に円板状をした形の触媒区域(catalyst section) 22及びドーナッ状の形をした触媒区域24とを合体した配催体を有する触媒装置が観略的に示されてい

くそしてほど等しいが、触媒接照の反応が定常状 観に達するにつれて上昇しそして触媒の下流部分 の温度に達しようとする。との現象は、上配のよ りに、触媒及び触媒支持体壁に沿つての熱伝球に より、そして触媒のより高温の下流部分から上流 部分への放射熱伝速により起こる。このようにし て、初めの領域12は触媒熱鏡装置の定常状態作 動中に相対的に高い温度に達しようとする。

第2図乃至6図を参照すると、本発明の特定の 具体化例が示されており、これらにおいて触媒装 世の上流部分20社般供製館のより高品の下流部 分26から保護されている。保護された上流部分 20は、全てのまたは一部の初めの部分12を含 み、そしてまた一部の第二の部分14を含んでも よい。(もし初めの部分12がなければ、保護された上流部分20は第二の部分の一部だけを含む。) 例えば、熱伝導に対する保護は、触媒装置の保護

る。円板状の形をした区域22は、はちの巣状材 料220の現状リングにより取り遊かれた閉鎖さ れた円筒状部分22cからなる。ドーナツ状の形 をした区域24は、別組された現状部分246に より取り巻かれたはちの巣状中央部分 2 4 a から なる。前配区域22及び24はそれらの長手方向 の平行かつ整合された軸線で示されており、そし てそれらを好適に有している。好遊には、それら の区域の閉鎖された部分は、下旋部分に而した餌 を反射材料で被礙されている。交互に能かれた円 板及びドーナツ型の区域は、空気 - 燃料混合物を 触媒区域側で交互に単径内方向及び半径外方向の 旋れ模様に強側する。交互に配置された円板及び ドーナッ型の触媒要素により引起とされる強制半 径方向疏は、触棋配位体の外側壁 3 0 への熱伝達 を助ける。利点としては、鮮2図に示すように、 触媒接他の上流部分における外側壁30(上流部

分とその周囲との間の関級円筒状境界面を形成する)は、保護された上流部分における温度を主流 でけるように冷却される。流動する気体を上流 部分を冷すように向ける装置が設けられていると きには、 有利にはこの気体を後で触媒の出口 カスと お合させる ことができる。 触媒区域間の物理 の分離と、下流部分 2 6 と上流部分 2 0 の間の可 視方向 融の除去とにより、下流部分から保護した、 た上流部分への熱伝導と放射熱伝達とを減少し、 そしてそのようにしない場合に提供されるより も より冷却された上流部分を提供する。

部3 A 図、第3 B 図、第3 C 図、及び第3 D 図 に示すように、触媒装置の保護された上流部分 20と下流部分26との間には下流部分から上流 部分への熱伝導と同様に放射熱伝達を減少させる ために、種々の絞り通路を使用することができる。 第3 A 図、第3 B 図、第3 C 図、及び第3 D 図に

部3 C 図を参照すると、触媒英程の上流部分と 下流部分とは、それらの長手方向軸線と平行にそ して整合されて離されて配置されている。触媒装 從の外側周段號3 6 C は、前配部分2 0、2 6 を 取四分、そして一定した切断面形状を有している。 彩板4 1 は、触媒装置の上流と下流部分との長手 方向軸線に距面に設置され、触媒装置の下流部分 から保護された上流部分への放射熱伝達を抑制し ている。好適には、板4 1 が5 0 多以下の開放面 粉を有し、その下流側は反射材料で被覆されてい る。結果として、下流部分からの熱伝達は効果的 に減少され、触媒装置の上流部分は相対的に低い 温度で作動することが可能となる。

第3 D図には、第3 C図に関して説明されている触媒能性の有利な変更例が示されている。第3 D図の触媒拡散には、2 個の薄い板4 2、4 3 が 触媒装置の上流部分及び下流部分20、25の長 

手方向軸級に転車に設置されている。 2 例以上の 板が使用されてもよい。各々の板はかなりの開放 面积(好適には50 %以下)を有しその下批側は 反射材料で被覆されている。板は整合されず、そ して好適には下脱部分から上流部分への直接の可 視方向線がないように配列されている。それによ り、さらに放射熱伝達が減少されて、 触媒契似の 上流部分は相対的に低い温度で作動する。

第4 図を参照すると、はちの巣状区域44は、 触媒装置の上流及び下流部分の長手方向軸線に対 し一定角度の方向をもつ流路を有し、第3 C 図の 部分20と26との間の板41の代りに使用され ている。はちの巣状区域44の過路は、好適には 特定の作動条件に依存して、吸収または拡散また は白色反射のいずれかを行う材料で被覆される。 とのようにして、例えば、傾斜したはちの巣状区 域44の熱伝導が相対的に低くそして傾斜したは ちの果状通路を通る流れが充分に早くなつているので気体と通路壁との間の熱伝達係数が相対的に高くなつており、吸収は好適に行われる。逆に、 類斜した区域の熱伝導が相対的に高く気体と壁の間の熱伝達係数が相対的に低いところでは、 と の間の熱伝達係数が相対的に低いところでは、 ら 色反射が好適である。 どちらの場合にも、 触鉄を 壁の上ת部分への放射熱伝達は減少しその 趣度は 低下する。 流路開口部及びはちの果状部分 4 4 の 流路の触鉄面に対する角度は、各々好適に、上流 部分と下旋部分との間の可視方向線が存在しない より充分に小さくされている。

第2図乃至第4図に概略的に示す各々の触鉄装置においては、触鉄の上流部分及び下流部分の長手方向棚線が平行で整合されたものとなつている。 このことはいつもそうある必要はない。第5回及 び第6回を参照すると、第5回は、保護された上 流部分の長手方向棚線が下流部分の長手方向軸線

用いることが可能となるし、このことは特に、着 火点の低いことが窒ましい保護された上流部分で **有利である。また、より高温の下流部分ではより** 安価な触媒組成物を使用することができる。例え 'は、活性は高いが熟的に安定性の低い触鉄組成物 を保護された上流部分において使用することがで を、一万下旅部分では活性の低い触媒組成物が使 用される。とのようにして、本発明によると、モ ルデナイト (Mordenite) 及び他の分子ふるい は、それらの表面積が850℃から1000℃で 減少するが、しかしそれらの熱破壊温度より低い 温度で非常に活性のある触媒の非常に望ましい支 特体であり、下流部分が例えば1500℃で作動 することができる典型的な触媒装置の保護された 上胤部分において使用が可能である。他方、下流 部分は、活性金属酸化物触媒の堆积用の基質とし てクロミナ・ナルミナ・セリアのような、熱的鏡 から180°離れている(即ち、そこから反対方向にある)。部分20、26の物理がり生じる酸部分20と26との間の熱伝導の酸少に加えて、熱伝導及び放射熱伝遊は低反射率のるとで、熱伝導及び放射熱伝遊はのを移りさらに放少される。第6四段手がは関連である。との物理的なが開車である。との物理的なが、保護である。なのを変少させる。加えて、保護である。との方法で、保護された部分にかいて低着火温度を維持するととができる。

触媒装置を上流部分及び下流部分に分離すると とにより、いくつかの格別な利点が提供される。 例えば、各触媒部分において異つた触媒組成物を

結に非常に耐える仕切壁を必要とするかもしれない。別法においては、下流部分は、どんな仕切壁も全然必要とせず、ここでは、例えば活性金属が有機金属化合物の分解により熱的に安定なはちの 果状体に直接維織されてもよい。

99 1

第4 図に概略的に示するのに類似した配置体を 有する触媒装置は、以下の工程により製造すると とができる。

工程 1

保護された上舵部分 20 は、以下のように造ることができる。長さ 76.2m (34×5)、 直径 25.4m (14×5) で、 25.4m (14×5) 当り 120 数状部分を有する 200 が出かっ 454 はちの果状円筒体に、 450 ロンの寸法範囲の 1250 の果状円筒体に、 450 の粒子の水性帰筒液からなる触性基質を含要させる。 被優されたは

ちの果状体は110℃で乾燥され、次いで600 ℃でか鋭される。との基質の装面積は100㎡/ gm以上である。基質含有量は225重量がであ つた。

次に基質を被覆したはちの集状円筒体をNa.
PdC1,の25%溶液内に15分間設す。次いで溶液を空気で軽く吹き飛ばす。その後はちの巣状体をわずかに塩基性の溶液に1時間設し、水ですすぎ、そして110℃で乾燥する。次いでとの円筒体を500℃でか続する。

円筒体の第2回目の含浸はNa₂PdCl₄の別の
25%溶液を用いて15分間行なり。次いではち
の単状円筒体を溶液から取り出し、吹き飛ばし、
そしてわずかに塩基性の媒体中に1時間浸す。円
簡体を水浴内に15分間置き、次いで塩化物がな
くなるまで洗浄し、そして110℃で2時間乾燥
する。冷却後に、円筒体は総パラジウム26重量

触媒装置の下旋部分26は、以下のように製造 した 2 5.4 mm (1 インチ) 当り 5 個の放状部分を 有するシルコン-ムライトはちの巣状体から製造 することができる。 C + 201/11201/C + 01 (14%/70%/16%)からなる耐火性基質 を1000℃で1時間が焼する。次いで、50元 /8の袋面積を有する40メッシュの粉末に粉砕 する。次に粉末は、水中のパラジウム硝酸塩とい つしよにボールミルにかけ、2-3ミクロンの平 均粒低を有する粉砕された水性スラリーを生成さ せる。 2 5 4 m (1 インチ) 当 5 5 つ の 放 状 部 分 を有するジルコン - ムライトはちの巣状体をとの 水性スラリーに役し、空気で吹き飛ばし、110 ℃で乾燥し、そして次に500℃で2時間か焼す る。このはちの巣状触媒調製物の基質含有量は2 27 重量をであり、そしてはちの巣状体のパラジ ウム含有量は0.38重量がである。

メを含有することが見い出された。

工程 2

はちの巣状区収44は、はちの巣状プロックの 製面から30°の角度で傾斜した旅路を有する厚 さ6.35 mm(1/4インチ)、25.4 mm(1イン チ)当り5つの液状部分を有するジルコンームラ イトはちの巣状体から製造することができる。ハ ノビア(Hanovia) "タイプN" の液体金(11 重量多のAu) - ブラスークロロフォルムの50 /50 Vol/Vol温合体を傾斜したはちの巣 状区域に受債により含浸させる。金 "液体"は 600℃乃至760℃で焼く。

はちの巣状区域は、明るい反射性の光沢または 鈍い黄金色のどちらかがはちの巣状体の流路壁に 観察されるまでさらに数回50/50混合体内に 再受徴し、再変が続する。

工程3、

工程 4

第4図に概略的に示す触媒装置に対応する触媒 装置を工程1乃至工程3の要素を用いて以下のよ うに構成する:(a)触媒装置の保護された上流部分 20として、工程1の直径25.4mm(1インチ)、 長さ75.2mm(3インチ)の要素の、直径25.4 mm(1インチ)、長さ1.27mm(1/2インチ)の 移片を管内に挿入する工程、(b)工程2で製造した 傾針した金被獲反射器を管中央部に挿入する工程、 及び(c)工程3の触媒要素の直径25.4mm(1イン チ)、長さ50.8mm(2インチ)の移片を反射器 の下流に設置し下流部分26を构成する工程。

上記の構造の触媒装置は、メタン・空気混合物(空気中のCH。42000ppm)を用いる触 媒燃焼反応に供した。メタン・空気混合物を 10000ガスの容積(5TP)/時間/触媒 の容徴の空間速度で触媒中を移動させる。反応物 が溺火され、そしてほとんど即時に流出ガスの温 度は均一燃焼が若しい速度で起こるようなレベル に上昇した。流出温度は糖火と糖火の間少くとも 1 時間は1000℃より高くに保持された。

着火回数の開数としての着火温度の配録を第1 表に示す。燃鋭は滑らかで安定したものであつた。

第1长

辩火

回数 第1回 第2回 第3回 第4回 第5回 第6回 增火 温度[※] 270℃ 335℃ 335℃ 332℃ 322℃ 317℃

※ 着火温度とは触鉄中で側定可能な温度上昇を 生じさせるのに必要な最小温度である。

例 2

保護されていたいパラジウム触媒を、保護された触媒装置の下流部分で用いた型式の差質(Cr, $O_1/ACO_3/CeO_2$)(例 1、工程 3)に Na_1PdCl_4 0 2 5 # 符を二重に含受させること

動した。

第1表

着火砲数 第1回 第2回 #3回 第4回 着火砲艇[※] 300℃ 370℃ 370℃ 390℃

※ 潜火温度とは触媒中で測定可能な温度上昇 を生じさせるのに必要な最小温度である。

比較すると、熱的に保護された触群燃焼器装置 は、触媒活性の低下を指示する複数回の燃焼にお ける潜火磁度の上昇を防止するのに必要な温度安 定性を与える。

他の具体化例は、当弊者には自明であり特許 球の範囲に含まれている。

4. 図面の簡単な説明

第1 図は保護されていない触媒装置の概略を示し、第2 図乃至第6 図は、本発明による保護された触媒装備の特定の具体化例の概略を示す。

10・・・「はちの巣状触媒萎骰」

により製造した。全部で10.5 取盤をの基質を、25.4 mm(1インテ)当り12個の被状部分をもつジルコン・ムライトはちの巣状体支持体上に堆積させた。はちの巣状支持体は値径25.4 mm(1インチ)、長さ76.2 mm(3インチ)の円筒体である。でき上つた触媒は、重量で1.76%Pdの平均パラジウム含有量を有している(保護された触媒の0824%と比較される)。

この保護されていない触媒装置を、メタン・空気混合物(空気中のCFI、が12000ppm)を用いて保護された装置と同じ触媒燃焼反応に供し、そしてこの反応は10000気体の容積(STP)/時間/触媒の容積の同じ空間速度で行なわせた。第1長は繰り返し行なわせたがでであり、その各々においてのとの触媒の潜火過程を示し、その各々において流出ガスは1000℃よりも高い温度に変発的で不安定であり、流出温度は変

20・・・「上流部分」

22 ・・「円板状をした形の触媒区域」

22 a・・「閉鎖された円筒状部分」

24・・・「ドーナッ状の形をした触鉄区址」

24 α・・「はちの巣状中央部分」

26 · · · 「下旋部分!

30 · · 「外倒跷」

39・・・「じやま板」

4.0・・・「絞り用じやま板」

44・・・「はちの巣状区破」